PPEN-b-FPSO 嵌段共聚物合成及其疏水涂层的初探*

郭媛媛¹ 祁军龙¹ 王锦艳^{1,2}** 蹇锡高³**

(¹大连理工大学高分子材料系 大连 116024) (²辽宁省高性能树脂工程技术研究中心 大连 116012) (³精细化工国家重点实验室 大连 116024)

摘 要 以4-(4-羟基-苯基)-2H-二氮杂萘-1-酮(DHPZ)和2,6-二氟苯腈(DFBN)为反应物,通过芳香亲核取 代反应合成数均分子量为3000的羟基封端的聚芳醚腈(PPEN-OH),再经二丙烯基醚化和硅氢加成反应合成 桥连型硅氧烷产物(PPEN-Si),进而与二苯基硅二醇和十七氟癸基三甲氧基硅烷进行异官能团缩合反应,制 备出含芳环桥连结构的氟硅杂化材料(PPEN-*b*-FPSO).考察了反应温度、反应时间等因素对各阶段反应的影 响,并采用FTIR,¹H-NMR和¹⁹F-NMR对结构进行表征,证明结构正确.以PPEN-*b*-FPSO为基体,添加50%氟 硅烷修饰的纳米二氧化硅初步制备超疏水涂层.采用扫描电子显微镜测试涂层表面形貌,发现涂层表面具有 微纳米级的粗糙结构,用光学接触角测量仪测试其水接触角最大为159°,表现出较好的疏水性能,涂膜的附 着力为一级.

关键词 超疏水涂层,有机无机杂化材料,聚芳醚腈,氟硅氧烷,水接触角

在雷达罩表面涂覆表面能低的材料是提高其 表面疏水性,减少水在其表面沉积的有效方 法^[1]. 氟代聚硅氧烷(FPSO) 是一种有效的憎水 膜^[2~4],但因其表面能低致使其与金属及树脂基 复合材料的附着力低^[5].以嵌段共聚方法,在聚 硅氧烷链中引入与基底具有较好黏附性的结 构^[6]是改善其附着力的有效方法之一.杂萘联苯 聚芳醚腈(PPEN)^[7]是一种耐高温可溶解的新型 高性能工程塑料,其玻璃化转变温度大干280℃, 侧基氰基与各种基体具有较好的黏附力.本文设 计合成一种杂萘联苯聚芳醚腈-氟化聚硅氧烷 (PPEN-b-FPSO)嵌段共聚物,以其为基体,研制超 疏水涂层.涂层在干燥成膜过程中,表面能低的 FPSO 迁移富集于表层,底层的 PPEN 与基底(如 雷达罩等基材)结合,赋予涂层良好的附着力和 韧性.

聚硅氧烷嵌段共聚物的合成方法很多,主要 有羟胺逐步缩合、硅氢加成、活性负离子聚合和开 环聚合反应等^[8-10].本文通过溶液亲核取代、硅 氢加成反应、异官能团之间的缩合反应合成了 PPEN-b-FPSO 嵌段共聚物,系统研究合成条件对 嵌段共聚物结构的影响,优化反应条件.结果表 明,所得的嵌段共聚物具有较好的疏水性能.以该 嵌段共聚物为基体,氟硅烷修饰的纳米二氧化硅 为填料,初步制备一种超疏水涂层^[11,12],通过水 接触角和扫描电镜手段,研究其疏水性能和表面 结构.

1 实验部分

1.1 原料

4-(4-羟基-苯基)-2H-二氮杂萘-1-酮(DHPZ) 制备方法参见文献[13],用 N,N-二甲基乙酰胺 (DMAc)重结晶得到白色粉状固体;2,6-二氟苯腈 (DFBN),日照立德士化工有限公司;无水碳酸钾 (K₂CO₃),哈尔滨化工化学试剂厂;烯丙基溴 (C₃H₅Br),上海科丰化学试剂有限公司;环丁砜、 N-甲基吡咯烷酮(NMP)、减压蒸馏后用;无水乙 醇、杂萘联苯聚芳醚腈酮(PPENK,M_n=13000,结 构式如图 1),大连宝力摩新材料有限公司;甲苯, 天津化学试剂有限公司;四氯乙烷,天津市联邦试 剂;氯铂酸,贵研铂业有限公司;三甲氧基硅烷,山 东曲 阜晨光化工有限公司;二苯基硅二醇 (DHDPS),大连元永有机硅厂;十七氟癸基三甲 氧基硅烷(FAS-17),思康新材料发展有限公司;

^{* 2013-03-26} 收稿, 2013-04-28 修稿; 航空科学基金(基金号 20115463005)资助项目.

^{**} 通讯联系人, E-mail: wangjinyan@ dlut. edu. cn; jian4616@ sina. com

doi:10.3724/SP. J.1105.2013.13104



Fig. 1 The structure of PPENK

纳米级二氧化硅,秀山龙飞新材料有限公司;其它 原料均为试剂级,直接使用.

1.2 仪器

在 AVANCE Ⅱ 400 型核磁共振分析仪上进 行¹H-NMR 测试,采用 CDCl。作为溶剂,以 TMS 为内标 25℃以下测试:FTIR 在 NEXUS EURO 红 外光谱仪上进行测试,采用 KBr 压片法制样,测 试波数范围为 400~4000 cm⁻¹:在光学接触角测 量仪 DSA 100(大昌华嘉商业中国有限公司)上测 定接触角,测量时所用水滴体积为4 uL,取5 个 不同点测量求平均值;超疏水表面形貌结构用高 倍扫描电子显微镜(SEM)QUANTA 450 测试,加 速电压 5 kV,样品经喷金处理;参照 GB/T 1720-79 划圈法,采用 QFZ 型附着力测定仪测定漆膜附 着力,将漆膜面朝上固定在实验台上,施加载荷作 用于划针,手动推动划针在漆膜表面均匀划圈,取 出漆膜,用放大镜观察划痕,找出漆膜完好的最小 格子,该部位所对应的附着力等级即为所测定的 漆膜附着力等级:采用元素分析法,在 Optima 2000DV型电感耦合等离子发射光谱仪(美国)测 量分子筛负载催化剂中铂含量.

1.3 合成反应及工艺优化

1.3.1 羟基封端 PPEN 齐聚物 (PPEN-OH) 的合成

在装有搅拌器、温度计、分水器、冷凝管以及 氮气进口的 250 mL 三口烧瓶中加入 21.5952 g (0.09 mol) DHPZ、17.5376 g(0.13 mol) K₂CO₃、 25 mL 环丁砜和 45 mL 甲苯,在氮气保护下,于 140~150 ℃共沸除去反应中生成的微量水,反应 2 h 后,蒸出带水剂甲苯.降温至 100 ℃,加入 11.1280 g(0.08 mol) DFBN,之后逐渐升温至 190 ℃反应 5 h,趁热将产物溶液倒入 1000 mL 含 少量酸的沸水中,得到淡黄色木屑状产物.水煮 3 次除去未反应的 K₂CO₃ 和溶剂,过滤、烘干,氯仿 精制,过滤除杂质,乙醇沉降,反复精制 2~3 次, 精制产物在 80 ℃真空干燥 10 h 后,放在干燥器 中备用.

1.3.2 双丙烯基醚 PPEN(PPEN-Allyl)的合成及 工艺优化

在装有搅拌器、温度计、分水器、冷凝管以及 氮气进口的 50 mL 三口烧瓶中加入 0.8095 g (0.27 mmol) PPEN-OH、0.7286 g K₂CO₃、3 mL *N*-甲基吡咯烷酮(NMP)和 5 mL 甲苯,在氮气保护 下,在 150 ℃共沸除去反应中生成的微量水,反 应 2 h 后,蒸出带水剂甲苯.体系降至室温,加入 1.5 mL(1.4 mmol)烯丙基溴,固定反应时间,考 察不同反应温度,测试产物的¹H-NMR,对比分析 端基不饱和键的含量,优化得出反应温度,随之固 定反应温度,考察不同的反应时间^[14].

1.3.3 桥连聚合物(PPEN-Si)的合成及工艺优 化

4Å分子筛负载铂催化剂的制备^[15-17]是量取 5 mL氯铂酸异丙醇溶液(0.0386 mol/L)溶于 30 mL乙醇中,配成混合液后.加入活化后的 4Å分 子筛 30 g,搅拌均匀后静置 24 h,再减压蒸馏除去 乙醇,得分子筛负载铂催化剂,密封置于干燥器储 存备用.

硅氢加成反应的工艺优化是在装有搅拌器、 温度计、分水器、冷凝管以及氮气进口的50 mL 三 口烧瓶中加入2g PPEN-Allyl(含有效不饱和键 0.51 mol,计算如图4(b)¹H-NMR)、4.5 mL 三甲 氧基硅烷、8 mL 四氯乙烷、1g分子筛负载铂催化 剂(负载量0.129 wt%),固定反应温度,考察不 同的反应时间,测试硅氢加成后 PPEN-Si 的¹H-NMR,对比分析端基硅甲氧基的含量,优化得出 反应时间,随之固定反应时间,考察不同的反应温 度.

1.3.4 PPEN-b-FPSO 嵌段物的合成

称取 1.0201 g PPEN-Si、0.7930 g DHDPS、 0.8 mL FAS-17、5 mL NMP、0.0359 g Ba(OH)₂· H₂O,依次加入 100 mL 的锥形瓶,室温下磁力搅 拌 36 h.之后将反应液沉到一定体积的乙醇中,过



Fig. 2 Synthetic procedures for PPEN-b-PFSO

滤干燥.产物的精制,采用乙醇作溶剂索提 24 h, 除去不含桥连结构的聚硅氧烷,索提产物在 80 ℃

真空干燥 10 h 后,放在干燥器中备用(PPEN-b-FPSO 嵌段物的合成路线如图 2 所示). 1.3.5 FAS-17 修饰纳米二氧化硅(FAS-SiO₂)

称取 10 g SiO₂、20 mL 丙酮、0.4 mL FAS-17、 0.4 g (pH = 3)乙酸溶液,依次加入 50 mL 三口瓶 中,50 ℃搅拌反应 3 ~ 5 h,离心处理得产物 FAS-SiO₂.产物的精制,采用二甲苯为溶剂,进行充分 的索氏提取,来除去未反应的单体 FAS-17.素提 后的 FAS-SiO₂在 50 ℃ 真空干燥后,研磨成粉备 用.

1.3.6 超疏水涂层的制备

选取表面平整且洁净的载玻片,放入小烧杯 中用乙醇超声振荡清洗 30 min,再用去离子水冲 洗数遍,干燥后,浸入氢氧化钠溶液(0.1 mol/L) 中刻蚀 60 min 后,去离子水冲洗数遍,干燥备用.

PPEN-*b*-FPSO 与 FAS-SiO₂ 以不同的质量比 (1:0和1:1),加入到四氯乙烷中,配成17 wt%的 涂料,60~70 ℃搅拌3~5 h,取上一步刻蚀好的 载玻片,取适量涂料刮涂于玻璃片上,真空干燥 24 h,用于测试 SEM 和疏水角.为了研究 PPEN-*b*-FPSO 嵌段共聚物基体对疏水涂层的作用,再称取 PPENK 与 FAS-SiO₂ 以重量为1:0和1:1,同样方 法制备参比涂层.

2 结果与讨论

2.1 羟基端基 PPEN 齐聚物 (PPEN-OH) 的结 构表征

图 3 (a) 为 PPEN-OH 的 FTIR 谱图,其中 3015 cm⁻¹是中等强度苯环 Ar-H 的伸缩振动, 2230 cm⁻¹是氰基的伸缩振动峰,1677 cm⁻¹为二 氮杂萘酮联苯结构中的羰基的伸缩振动吸收峰, 1599,1508 和 1461 cm⁻¹左右为芳环特征谱带, 1258 cm⁻¹为醚键的特征吸收峰,证明 DHPZ 和 DFBN 2 种单体已经发生反应.由于 PPEN-OH 的 端羟基吸收较弱,且采用 KBr 压片法制样,因此, 在 3441 cm⁻¹上没有明显的羟基吸收峰.图 3(b) 为 PPEN-OH 的¹H-NMR 谱图,δ=12.75 处出现了 苯环上一OH 的特征峰,其他峰归属如图 3(b)所 示.因此,说明 PPEN 齐聚物是羟基封端.由¹H-NMR 中羟基 H₁₂和二氮杂萘酮结构中迫位 H₄ 的 积分面积比来计算产物 PPEN-OH 的分子量,如 公式(2)所示:

$$A(H_{12})/A(H_4) = 2/(n+1)$$
(1)

$$M_{\rm n} = 337.\ 3n + 238.\ 2 \tag{2}$$

式中 n 表示 PPEN-OH 的聚合度, 计算 PPEN-OH 的分子量为 3611, 与设定的 M_n = 3000 基本一致.



Fig. 3 FTIR (a) and H-NMR (b) spectra of PPEN-OH

2.2 双丙烯基醚 PPEN(PPEN-Allyl)的合成及 结构表征

PPEN-OH 与烯丙基溴经亲核取代反应得到 PPEN-Allyl. 图 4 (a) 给出了所得 PPEN-Allyl 的 FTIR 谱图,与图 3 (a) PPEN-OH 的 FTIR 谱图对比 分析知,在 2924 cm⁻¹和 2852 cm⁻¹出现了亚甲基 的特征吸收峰,说明烯丙基溴与 PPEN-OH 发生 反应. 图 4 (b) 为 PPEN-Allyl 的¹H-NMR 谱图,与 图 3 (b) 对比知, δ = 12.75 处苯环上—OH 特征峰 消失,在 δ = 4.47 ~ 6.08 出现烯丙基的特征峰,分 别为 δ = 6.08 处是= CH 上质子的特征峰,δ = 5.32 ~ 5.47 处是= CH₂ 上质子的特征峰,δ = 4.62 处是—CH₂ 上质子的特征峰,iii明所得产物 为 PPEN-Allyl.

在该反应中,反应时间和反应温度对 PPEN-Allyl 的封端率有重要影响.图5(a)给出反应温度 对 PPEN-Allyl 的封端率的影响.其中封端率的计 算如公式(3)所示:

 $[A(H_1)/A(H_4)]/[2/(n+1)]$ (3) 式中 n 表示 PPEN-Allyl 的聚合度, $A(H_1)$ 表示丙 烯端基的= CH 的 H₁ 的积分面积, $A(H_4)$ 表示二



Fig. 4 FTIR (a) and ¹H-NMR (b) spectra of PPEN-Allyl

氮杂萘酮结构中迫位 H₄ 的积分面积,如图 4(b) 所示.由图 5(a)可见,反应温度在 35 ℃以下,封 端率变化缓慢,而在 35 ~ 50 ℃范围封端率迅速增 加,当反应温度升高至 71 ℃,封端率达到 95%, 再升高反应温度,封端率增加不显著.分析原因, 烯丙基溴的沸点为 71.3 ℃,所以,当反应温度高 于其沸点后,大部分蒸出,致使其利用率降低.

图 5(b)给出了反应时间对 PPEN-Allyl 的封 端率的影响. 在反应初期,封端率变化不明显. 因 为,在反应初期 PPEN-OH 与 K₂CO₃ 反应生成酚 氧盐,反应中生成的微量水分由甲苯带出,至分水 器中无明显的水珠生成时,升高反应温度蒸除甲 苯,反应进入烯丙基溴与 PPEN-O⁻的亲和取代反 应阶段. 由图 5(b)可见,在 10 h内,随着反应时 间进行,封端率迅速增加,当反应时间达到 10 h 时,封端率已接近 95.5%,反应时间再增加封端 率变化甚微. 由上述分析结果得出, PPEN-Allyl 制 备的反应条件为:反应温度 71 ℃,反应时间 10 h, 封端率大于 95%.



Fig. 5 The effects of temperature (a) and time (b) on allyl bromide end-capped ratios of synthesizing PPEN-Allyl

2.3 桥连聚合物(PPEN-Si)的合成及结构表征

在铂催化下, PPEN-Allyl 与三甲氧基硅烷经 硅氢加成反应得到桥连聚合物(PPEN-Si).

图 6 给出了 PPEN-Si (b) 与 PPEN-Allyl (a) 的对比¹H-NMR 谱图,由图 6 (b)可见,在 δ = 1.29,2.26,2.85 及 δ = 3.5 处出现新的特征峰分 別为 Si-CH₂-、C-CH₂-C、-CH₂-O 及 Si-OCH₃ 基团上的质子特征峰,由此说明 PPEN-Allyl 与三甲氧基硅烷进行硅氢加成,但在 δ = 4 ~ 6 处 仍残余双键的特征峰,说明硅氢加成反应不完全. 分析原因,PPEN-Allyl 的强极性氰基侧基的作用, 致使分子链之间有强的相互作用,同时 PPEN 的 空间结构是扭曲非共平面结构,导致其高分子链 缠绕,呈现杂乱无章的线团状态^[18]. PPEN-Allyl 的双键端基容易被包裹,致使不能完全与封端剂 接触,致使硅氢加成反应不完全.

图 7 给出了反应时间(b)和反应温度(a)对 硅氢加成反应程度的影响.硅氢加成反应的程度, 以硅甲氧基中的 H₄和二氮杂萘酮结构中的迫位 H₅的积分面积来计算,如公式(4)所示(式中 *n* 表示 PPEN-Si 的聚合度),所制得 PPEN-Si 结构如 图 6 所示:



Fig. 6 ¹H-NMR spectrum of PPEN-Si (b) comparing with PPEN-Allyl's (a)



Fig. 7 The effects of time (a) and temperature (b) on hydrosilylation of synthesizing PPEN-Si

 $[A(H_4)/A(H_5)] = 6/(n+1)$ (4)

由图 7(a)可见,在 23 h内,随着反应时间延长, 硅氢加成反应速率逐渐增加,当反应时间为 23 h 时,反应速率达到最大.图 7(b)给出了反应温度 对硅氢加成反应程度的影响,在T = 95 ℃以下 时,随着反应温度升高,硅氢加成反应速率逐渐增 加,当反应温度在 95 ℃时,硅氢反应速率达到最 大,Si—H 键与双键的加成产率为 90% 左右(由 图(6)中丙烯端基的—CH,反应前 H₆和反应后 H₇的积分面积比计算知,双键的残余量为 12%).当反应温度高于95℃后,硅氢加成速率 开始快速下降.由上述分析结果可得制备 PPEN-Si的反应条件为反应时间23 h,反应温度95℃.

2.5 PPEN-b-FPSO 嵌段物的结构表征

经溶液亲核取代、硅氢加成及异官能团之间 缩合反应,制备嵌段共聚物 PPEN-*b*-FPSO. 其精制 采用乙醇为溶剂,进行充分的索氏提取,来除去不 含桥连结构的聚硅氧烷. 图 8 为 PPEN-*b*-FPSO 的¹⁹F-NMR 谱图,谱图中主要出现了 3 个峰, δ = $-83 \sim -84$, $-120 \sim -125$ 和 $-125 \sim -130$,分 别为十七氟癸基三甲氧基硅烷(FAS-17)中的 $-C-CF_3 上$ 的 F, $-CH_2-CF_2-C$ 上 的 F 和 $-CF_2-CF_2-CF_2$ 上的 F. 由以上分析表明合成的 产物为嵌段物.



Fig. 8 ¹⁹F-NMR spectrum of PPEN-b-FPSO

2.6 FAS 修饰纳米二氧化硅(FAS-SiO₂)的结构 表征

产物 FAS-SiO₂ 的精制采用二甲苯为溶剂,经 充分的索氏提取,来除去游离的 FAS-17. 图 9 给出 了纯的 SiO₂(a)与 FAS-SiO₂(b)的 FTIR 对比谱图, 在 800 和 1108 cm⁻¹处分别为 Si—O 和 Si—O—Si 的特征吸收峰,在 1643 cm⁻¹处为水的—OH 的弯 曲震动吸收峰.图 9(b)在 2913 cm⁻¹出现—CH₂— 的特征吸收峰,在 1150 cm⁻¹处的 C—F 的特征吸 收峰被 Si-O-Si 键的峰覆盖, 而难以分辨. 由此可证明 FAS-17 修饰纳米二氧化硅成功.



Fig. 9 FTIR spectra of modified and unmodified SiO_2 : (a) unmodified SiO, and (b) modified SiO,

2.7 SEM 与润湿性分析

PPEN-*b*-FPSO和 FAS-SiO₂以不同的质量比(1:0、1:1),四氯乙烷为溶剂,制备涂料,在碱刻蚀60 min 的载玻片上进行表面涂覆,烘干得到超 疏水涂层,进行SEM和润湿性分析.作为参比涂

层,取未嵌段的PPENK和FAS-SiO,分别以1:0和 1:1质量比,采用相同方法制备超疏水涂层.图10 (a)、(b)、(c)和(d)分别为w(PPEN-b-FPSO): $w(FAS-SiO_2) = 1:0_1:1以及 w(PPENK):w(FAS-$ SiO₂)=1:0和1:1时所制备的涂层的SEM及水滴 照片.从电镜照片(a)可以看出,纯 PPEN-b-FPSO 嵌段物所得涂层表面粗糙度小,水滴接触角为 116°,表现出一般的疏水性,从图 10(b)可知,加 入50% FAS-SiO, 填料后, 所得到的涂层表面几 乎全被 FAS-SiO, 填料粒子所覆盖, 其粗糙度明显 增大,水滴接触角可达到159°,表现出良好的超 疏水性能. 以纯的 PPENK 树脂为基体所制备的涂 层的水滴接触角为89°,其形貌图10(c)与10(a) 类似. 当添加 50% FAS-SiO, 填料后所制备的涂层 表面形貌图 10(d) 与 10(b) 类似, 水滴的接触角 为126°,比纯 PPEN-b-FPSO 嵌段物所得涂层(图 10(a)) 具有更好的疏水性. 可见, FAS-SiO, 填料 作用大于 PPEN-b-FPSO 嵌段物,二者相互结合使 疏水性显著提高,上述涂层测试附着力均为一级,





3 结论

经过四步反应,制备了 PPEN-b-FPSO 嵌段共 聚物.各步反应进行了优化,经谱图表征,证明其 结构正确.以 PPEN-b-FPSO 为基体,50% FAS-SiO₂ 为填料,采用涂膜法初步制备超疏水涂层.由涂层 的 SEM 和润湿性分析知, PPEN-b-FPSO/50% FAS-SiO₂的涂层水滴接触角(159°)明显大于以 PPENK/50% FAS-SiO₂ 的 涂 层 水 滴 接 触 角 (126°). 说明采用含极性链段 PPEN 和非极性链 段 FPSO 的嵌段共聚物为超疏水涂层的基体,有 利于涂层微纳结构的构筑.本实验只是考察了 PPEN 链段数均分子量为 3000 的嵌段共聚物,其 他 PPEN 链段分子量对疏水涂层的性能影响以及 其疏水涂层的深入研究正在进行中.

REFERENCES

- 1 Zhang Mei(张梅), Meng Junfeng(孟军锋), Sun Zhe(孙哲), Yang Maolin(杨茂林), Yang Kang(杨康). Modern Paint & Finishing(现代 涂料与涂装).2010.13(9):10~15
- 2 Lü Li(日莉), Zhang Chao(张超), Zeng Xiaolan(曾小兰), Li Yiwei(李毅伟), Chen Xiaolin(陈晓琳), Lin Guoliang(林国良). Journal of Xiamen University(Natural Science)(厦门大学学报(自然科学版)), 2012, 51(40):725~727
- 3 Yang J D, Yang H, Xu J, Li H O. China Pet Process Petrochem Technol, 2011, 13(4):53 ~ 57
- 4 Peter H, Masayuk I H, Tadash I O. US patent, A1, WO/2008/057128. 2008-05-15
- 5 Liang Yinxing(梁银杏), Guo Peng(郭鹏), Ren Biye(任碧野), Tong Zhen(童真), Wang Quan(王全). Silicone Material(有机硅材料), 2011, 25(2):107~111
- 6 Yu Qingjie(于庆杰), Ma Xuehu(马学虎), Hao Tingting(郝婷婷), Yuan Dazhong(袁达忠). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2008, (9):874~879
- 7 Wang Mingjing(王明晶). Study on Novel Poly(arylene ether nitrile)s Containing Phthalazinone Moieties(含二氮杂萘酮联苯结构新型聚芳 醚腈的研究). Doctoral Dissertation of Dalian University of Technology(大连理工大学博士学位论文),2007
- 8 Guo H. New Chemical Materials, 2010, 4(38): 119 ~ 123
- 9 Mark J E. Acc Chem Res, 2004, 37(12):946 ~ 953
- 10 Zhang Z C, Sherlock D, West R, West R, Amine K, Lyons L J. Macromolecules, 2003, 36:9176 ~ 9180
- 11 Li Songmei(李松梅), Li Bin(李彬), Liu Jianhua(刘建华), Yu Mei(于美). Chinese Journal of Inorganic Chemistry(无机化学学报), 2012,8(28):1755~1762
- 12 Ishizaki T, Sakamoto M. Langmuir, 2011, 27(6):2375 ~ 2381
- 13 Jian Xigao(蹇锡高), Meng Yuezhong(孟跃中). CN patent, 93, 109, 179.9. 1993-06-26
- 14 Abraham M H, Hamerton I, Rose J B, Grate J W. J Chem Soc, Perkin Trans. 2, 1991, 2:1417 ~ 1423
- 15 Dai Yanfeng(戴延凤), Ru Xiang(茹翔), Li Fengyi(李凤仪). New Chemical Materials(化工新型材料), 2005, 33:57~59
- 16 Penner S, Wang D, Su D S, Rupprechter G, Podloucky R, Schlogl R, Hayek K. Surf, 2003, 532:276 ~ 280
- 17 Yang Hu(杨虎), Zhang Shufang(张淑芳), Bai Ying(白贏), Peng Jiajian(彭家建), Li Jiayun(厉云), Lai Guoqiao(来国桥). Journal of Hangzhou Normal University(Natural Science Edition)(杭州师范大学学报(自然科学版)), 2012, 3(11):217~221
- 18 Jian Xigao(蹇锡高), Chen Ping(陈平), Liao Gongxiong(廖功雄), Zhu Xiuling(朱秀玲), Zhang Shouhai(张守海), Wang Jinyan (王锦艳). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2003, (4):470~475

SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC POLY(PHTHALAZINONE ETHER NITRILE)-FLUORIDE POLYSILOXANE BLOCK COPOLYMERS AND THEIR HYDROPHOBIC THIN FILMS

Yuan-yuan Guo¹, Jun-long Qi¹, Jin-yan Wang^{1, 2}, Xi-gao Jian³

(¹Department of Polymer Science and Materials, Dalian University of Technology, Dalian 116024) (²Liaoning High Performance Resin Engineering Research Center, Dalian 116012) (³State Key Laboratory of Fine Chemical, Dalian 116024)

Abstract The poly (arylene ether nitrile) s containing phthalazinone moiety end-capped by hydroxyl group (PPEN-OH) were successfully synthesized by the nucelophilic displacement reaction of the bisphenol-like monomer, 4-(4-hydroxyphenyl)-phthlazin-1(2H)-one (DHPZ) and 2, 6-difluorobenzonitrile (DFBN) using tetramethylene sulfone as solvents and K₂CO₂ as catalyst at 190 °C with stirring for 5 h. Then the reaction of PPEN-OH and allyl bromide in the presence of tetramethylene sulfone as solvent was carried out, following the hydrosilvlation of methyltrimethoxysilane with the solvents of tetrachloroethane and the catalyst of 4Å-Pt at 105 °C with stirring for 23 h to get trimethoxysilane endcapped PPEN (PPEN-Si). Then the fluorine silicone hybrid material (PPEN-b-FPSO) was prepared from triethoxy-1H, 1H, 2H, 2H-tridecafluoro-n-octylsilane, PPEN-Si and diphenylsilanediol using N-methyl-pyrrolidone as solvents and barium-hydroxide monohydrate as catalyst at room temperature with stirring for 36 h. The effects of reaction temperature and reaction time on the yield of target product were investigated. The structures of copolymers obtained were comfirmed by FTIR, ¹H-NMR and¹⁹F-NMR, respectively. The film was fabricated from the SiO₂ modified by (heptadecafluoro-1,1,2,2tetradecvl) trimethoxysilane and the resulting PPEN-b-FPSO at the weight ration of 1:1. The thin film was dried under vacuum at the fixed temperature procedures. The surface morphology of the thin film was observed using scanning electron microscope. The film presented micro-nano rough microtextures. The contact angle of the film observed directly by DSA 100 was up to the maximum of 159°. The adhesion of the film was one grade by QFZ adherometer. The results indicate that this hydrophobic coating is a prospective candidate for the application of aviation, building, environmental protection and so on.

Keywords Hydrophobic coating, Organic inorganic hybrid material, Polyarylether nitrile, Fluorosilicone, Water contact angle